

第1日目：5月29日（火）

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

A会場	2F ザ・グランド ホール										
B会場	3F 久留米座	I-1 TEM・STEM・収差補正法 9:00～11:45	L S-1 日本電子 12:00～12:50	I-1 TEM・STEM・収差補正法 13:15～16:10	OT-4 メルビル 16:20 ～16:50	I-4 各種位相法 16:55～18:50					
C会場	4F Cボックス	S-1 最先端バイオフォトニクス 9:00～11:45	L S-2 サーモフィッシャー サイエンティフィック 12:00～12:50	S-9 3D-CLEM 13:15～15:25	S-10 ワークショップ「CLEM」 16:00～17:45						
D会場	4F 中会議室	S-3 遺伝子発現解析技術の 進化とその意義 9:00～11:00	OT-5 ライカマイクロ システムズ 11:15 ～11:45	L S-3 日本ローパー 12:00～12:50	S-8 分子イメージングの 進歩と臨床への適応 13:15～14:50	S-4 イメージング分析装置のシンギュラリティ 15:30～18:45					
E会場	4F 小会議室	B-7 微生物 9:20～11:05	M-8 その場観察・環境制御 13:15～17:20								
F会場	5F 大会議室1	S-5 顕微鏡観察における前処理と後処理 9:00～11:35	L S-4 カールツァイス マイクロコピー 12:00～12:50	OT-6 サーモフィッシャー サイエンティフィック 13:15 ～13:45	I-8 その他（装置・手法系） 14:00～17:15	OT-7 TVIPS GmbH 17:30 ～18:00	イブニングセッション 19:00～20:30				
G会場	5F 大会議室2	I-5 3次元解析 9:00～11:55	L S-5 オックスフォード インストゥルメンツ 12:00～12:50	OT-3 公益財団法人風戸研究奨励会 受賞講演会 13:30～16:30							
H会場	5F 大会議室3	M-1 金属 9:00～11:40	L S-6 日立 ハイテク/ロジーズ 12:00～12:50	M-1 金属 13:15～15:40	OT-8 ブルカー ジャパン 15:50 ～16:20	M-5 ナノ材料 16:30～18:55					
ポスター 会場	3F ①グランドホール 2階席ホワイエ ②久留米座 ホワイエ	ポスター貼付 9:00～11:00	ポスター展示								
写真 コンクール	2F ロビー	写真貼付 9:00～11:00	写真展示								

第2日目：5月30日（水）

		9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
A会場	2F ザ・グランド ホール	SS-2 橋本初次郎先生 記念シンポジウム 9:00 ~ 12:00				総会 12:30 ~ 13:30		SS-1 学会賞受賞講演 14:00 ~ 15:45					
B会場	3F 久留米座	SS-3 徳安清輝先生 記念シンポジウム 9:00 ~ 12:00						I-4 各種位相法 14:00 ~ 15:15	OT-9 FISHIONE JAPAN 15:20 ~15:50				
C会場	4F Cボックス							OT-2 再生臓器の開発と臨床応用に 資する電顕解析と将来展望 14:00 ~ 16:00					
D会場	4F 中会議室							M-4 磁性体・誘電体 14:00 ~ 15:45					
E会場	4F 小会議室							B-5 細胞・組織 14:00 ~ 15:30	懇親会 18:15 ~ 19:45				
F会場	5F 大会議室1							I-6 画像処理・画像解析 14:00 ~ 15:40					
G会場	5F 大会議室2							S-11 ワークショップ 「医学・生物学における 免疫電子顕微鏡観察の応用」 14:00 ~ 15:45					
H会場	5F 大会議室3							M-6 ソフトマテリアル・ 有機材料 14:00 ~ 15:30					
ポスター 会場	3F ①グランドホール 2階席ホワイエ ②久留米座 ホワイエ	ポスター展示							ポスター討論 16:00 ~ 18:00				
写真 コンクール	2F ロビー	写真展示											

第3日目：5月31日(木)

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

A会場	2F ザ・グランド ホール										
B会場	3F 久留米座	S-6 コネクトミクスのためのボリューム EM イメージングの最前線 9:00～11:30		L S-7 サーモフィッシャー サイエンティフィック 12:00～12:50							
C会場	4F Cボックス	S-2 クライオ電子顕微鏡法と 構造生命科学の将来像 8:55～11:30		L S-8 日本電子 12:00～12:50	OT-10 日本 ローパー 13:15 ～13:45	B-2 クライオ顕微鏡・ タンパク質構造解析 13:55～14:55					
D会場	4F 中会議室	S-7 電磁場解析のための位相差顕微鏡法 - 基礎から応用まで - 9:00～11:25		L S-9 カールツァイス マイクロスコピー 12:00～12:50	S-7 電磁場解析のための位相差顕微鏡法 - 基礎から応用まで - 13:15～15:35						
E会場	4F 小会議室	B-5 細胞・組織 10:00～11:45		M-3 セラミックス 13:15～14:45							
F会場	5F 大会議室1	I-2 SEM 9:00～11:45		L S-10 島津製作所 12:00～12:50	I-2 SEM 13:15～15:25						
G会場	5F 大会議室2	I-3 分析電顕・状態分析 等 9:00～11:45		L S-11 トキワサイエンス 12:00～12:50	I-3 分析電顕・状態分析 等 13:15～15:25						
H会場	5F 大会議室3	OT-1 Microscopy シンポジウム ～顕微鏡分野における 世界の学術出版動向～ 9:00～11:00	I-7 教育・ アウトリーチ 11:15 ～11:45	L S-12 日立 ハイテック/ロジーズ 12:00～12:50	M-2 半導体 13:15～15:40						
ポスター 会場	3F ①グランドホール 2階席ホワイエ ②久留米座 ホワイエ	ポスター展示				ポスター撤去 14:00～16:00					
写真 コンクール	2F ロビー	写真展示				写真撤去 14:00～16:00					